#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01077001 A

(43) Date of publication of application: 23.03.89

(51) Int. CI

G02B 5/00 G02B 26/02

(21) Application number: 62316460

(22) Date of filing: 14.12.87

(30) Priority: 18

18.12.86 JP 61302500

11.06.87 JP 62146564

(71) Applicant:

**SUMITOMO CHEM CO** 

LTDNIPPON SHEET GLASS CO

LTD

(72) Inventor:

KITAYAMA SHINICHIRO

ADACHI TERUO
UEDA MASAHIRO
AOKI YUICHI
SHIIKI SATORU
TAKIGAWA AKIO
YOSHIDA MOTOAKI

### (54) LIGHT CONTROL PLATE AND ITS PRODUCTION

## (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the uniform film quality to selectively scatter only the incident light having specific angles by curing a resin compsn. consisting of plural compds. which are respectively different in refractive index and have  $_{\approxeq}1$  pieces of polymerizable carbon-carbon double bonds in the molecule.

CONSTITUTION: The compd. having the polymerizable carbon-carbon double bonds refers to a monomer or oligomer contg.  $_{\approxeq}1$  polymerizable groups such as

acryloyl groups, methacryloyl groups, vinyl groups and alloyl groups within the molecule. The resin compd. to be used is the mixture composed of  $_{\approxeq}2$  kinds having the differences in the respective refractive indices among these compds. The degree of scattering light, i.e., haz rate, is higher as the difference in the refractive indices thereof is larger. The result is better as the compatibility of these compds. is poorer to some extent. The light control plate is produced by curing such resin compsn. The selective scattering by the angle of the transparent member is thereby realized.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-77001

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和64年(1989)3月23日

G 02 B 5/00 26/02 B-8708-2H B-6952-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

**劉発明の名称** 光制御板およびその製造方法

②特 願 昭62-316460

**郊出** 願 昭62(1987)12月14日

**業株式会社内** 

⑫発 明 者 安 達 輝 穂 大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工

棠株式会社内

⑩発 明 者 植 田 昌 宏 大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工

業株式会社内

⑪出 願 人 住友化学工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

⑪出 顋 人 日本板硝子株式会社 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地

四代 理 人 弁理士 諸石 光凞 外1名

最終頁に続く

明 細 鱼

1. 発明の名称

光制御仮およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1) プラスチックシートであって、そのシート に対して特定の角度を成す入射光のみを選択 的に放乱する光制御板。
  - 2) それぞれの屈折率に登がある分子内に1個 以上の重合性炭素 - 炭素二重結合を有する化 合物の複数からなる樹脂組成物を硬化させる ことを特数とする、プラスチックシートから なる光制御板の製造方法。
  - 8) 分子内に1個以上の進合性炭素一炭素二重結合を有する化合物が光重合性であり、樹脂組成物の硬化が、該組成物を特定方向から光を照射して硬化させる工程を含むことを特徴とする特許森範囲第2項の光制御板の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、特定角度からの入射光のみを散乱する光制匈板及びその製造方法に関するものである。

#### <従来の技術>

<発明が解決しようとする問題点>

本発明者は、特定の角度を成す入射光のみを選択的に散乱する均一な膜質を有する光制御御について、また該光制御板を極めて容易に知知を極めて容易にの立ち、とれば、それぞれの屈折率に差がある分子内に1個以上の遺合性皮なる一炭素二重結合を有する化合物の複数からなる、情間組成物を用いることを見出し本発明に至った。

<問題点を解決するための手段>

すなわち本発明は、プラスチックシートであって、そのシートに対して特定の角度を成す入射光のみを選択的に散乱する光制御板である。

又、本発明は、それぞれの屈折率に差がある 分子内に1個以上の重合性炭素一炭素二重結合 を有する化合物の複数からなる樹脂組成物を硬 化させることを特徴とする、プラスチックシート からなる光制御板の製造方法を提供するもので ある。

ト、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル アクリレート、 ローヒドロキシヘキサノイルオ キシエチルアクリレート、アクリロイルオキシ エチルサクシネート、アクリロイルオキシエチ ルフタレート、フェニルアクリレート、トリブ ロモフェニルアクリレート、トリプロムフェノ キシエチルアクリレート、フェノキシエチルア クリレート、イソポルニルアクリレート、ペン ジルアクリレート、 p ープロモベンジルアクリ レート、2-エチルヘキシルアクリレート、ラ クリルアクリレート、2.2.3.8-テトラ フルオロプロピルアクリレートならびにこれら の単官能性アクリレートに対応するメタアクリ レート、およびスチレン、P-クロロスチレン、 ジピニルベンゼン、ピニルアセテート、アクリ ロニトリル、N-ヒニルピロリドン、ヒニルナ フタレン等のピニル化合物、トリアリルイソシ アヌレート、ジエチレングリコールピスアリル カーポネート、ジアリリデンペンタエリスリト ールジアリルフタレート、ジアリルイソフタレ

ててで本発明の方法において用いられる重合 性炭ス一炭及二直結合を有する化合物とは分子 内にアクリロイル基、メタアクリロイル基、ピ ニル私、アリル基などの重合可能は基を1個以 上含有するモノマー又はオリゴマーである。例 えば、ポリエステルアクリレート、ポリオール ポリアクリレート、変性ポリオールポリアクリ レート、イソシヌアル彼骨格のポリアクリレー ト、メラミンアクリレート、ヒダントイン骨格・ のポリアクリレート、ポリプタジェンアクリレ ート、エポキシアクリレート、クレタンアクリ レートあるいはピスフェノールAジアクリレー ト、2,2-ピス(4-アクリロキシェトキシ - 8 , 5 ジブロモフェニル)プロパンなどの多 官能性アクリレートや、これらのアクリレート に対応するメタアクリレート、またテトラヒド ロフルフリルアクリレート、エチルカルピトー ルアクリレート、ジシクロペンテニルオキシェ チルアクリレート、フェニルカルピトールアク リレート、ノニルフェノキシエチルアクリレー

ート、 N ーアクリロイルモルホリンほどがあげられる。

本発明に使用する樹脂組成物は、これらの化合物のうち、それぞれの屈折率に差がある二種以上の混合物である。

本発明は、これらの樹脂組成物を種々の方法 により硬化させ光制卸板を製造するものである が、該組成物を構成するそれぞれの化合物とし ては光重合性のものを用い、該組成物を基板上 に強布するか、又はセル中に封入して特定方向 から光を照射し光重合させて硬化させる方法が 好ましい。この方法により所望の角度をなす入 射光を選択的に散乱する光制御板を作ることが できる。ことで光としては、可視光線、紫外線、 X線等の放射線等重合反応をおこさせるものが 用いられるが、特に紫外線が好ましく用いられ る。又光のかわりに電子線、粒子線等を用いる ことができる。光重合において用いられる光重 合朋始剤としては、例えば、ペンソフェノン、 ペンジン、ミヒラーズケトン、2ークロロチオ キサントン、2.4 -ジェチルチオキサントン、 ベンゾインエチルエーテル、ジエトキシアセト フェノン、ペングルジメチルケタール、2-ヒ ドロキシー2ーメチルプロピオフェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンなど

はないが、通常は水銀ランプあるいはメタルハライドランプなどが取扱の容易さを考慮した場合好適である。

森状光顔を用い、その照射条件を調節すると、 生成したシート状の硬化物は光顔の長軸と短軸 方向に対して異方性を示し、光顔の長軸方向を 軸として回転させた場合にのみ、特定角度の光 を散乱する。

すなわち、生成したシート状の硬化物は屈折 率の異なる領域が、ある方向に配向した状態で 存在しており、特定の角度より入射した光は屈 折率の異なる領域の境界で全反射し散乱するも のと考えられる。

散乱の度合い(ヘイズ率)および選択的に散乱する入射光の角度は、使用する樹脂組成物の 選求を変えることにより調整できるが、照射条件によっても大きく変化させることが可能であ る。例えば硬化時の光球から硬化試料面までの 距離によって硬化したシートの特性は変化する し、又光線の大きさによっても変化する。 があげられる。

光重合において用いる光源は、光度合に寄与する紫外線をの他の光を発するものであって状 破 間 がら見 で 光顔 が 破 で で が の 見 で 光顔 が 破 で の で あ の を な の で あ の と も も 1 2 の で あ り 、 光顔 の は は す く な ら と も 6 2 の で あ り 、 光顔 の 短 軸 方向 の は と も 6 2 で で あ り 、 光顔 の 短 軸 方向 の は と め ら と で で よ り 好ま しい 碌 状 の 野ま しい 碌 状 照 射 光顔 の 1 つ で あ る。

このような碌状光源の他に、被照射位置から見て、光源がみかけ上、碌状になるようなもの、例えば点光源を多数個連続して碌状にならべたもの、まにはレーザ光などからの光を回転鏡および凹面違を用いて走査(被照射位置の1点について異なる多数の角度から照射)するようにして、で異なる多数の角度から照射)するようにして、環射光が紫外線の場合、紫外線ランプは、紫外線を発生するものなら特に限定されるもので

すなわち、照射光 がの大きさを小さくしたり、 非常に離れた距離で照射したりして、前記は角 で表して、長軸方向の視角 A が 5 ° 未満になっ たときは、重合後の膜はもはや異方性を示さな くなり、どの方向の入射光に対しても散乱する ようになる。このように照射光 がとして 点 または、実質的に平行な光を用いて重合した膜 は 無方向性の光散乱を示すようになる。

しかし適当な距離を離して硬化させた硬化シートは、特定の角度をなす入射光のみを選択的

に散乱する光制御板となる。

一方、選択的に散乱する入射光の角度の母整は同一樹脂組成物を使用する場合でも、硬化時に硬化試料面に対する紫外球の入射角度を変えることにより、硬化したシートの選択的に散乱する入射光の角度範囲を変えることができる。 又これらの硬化シートは複数重ね合せることができる。

光重合による場合、本発明の光制御板は、一般に上記樹脂組成物を基板上に塗布するかあるいはセル中に封入した後、光により硬化して製造されるが、ここで使用される基板は、塗布された膜の表面の平滑性が得られるものなら何等の平板を使用する場合にはセルの少なくとも一方の正は、光重合を開始するのに必要な光を透過しなければならず、透明硝子、プラスチック等が好趣である。

<発明の効果>

その値を第1段に示した。

なお、物性側定は以下のようにして行った。 <平行光線透過率強値測定>

JISK-6714に準じ投分球式光線透過率関定装置により全光線透過率及び散乱光透過率を固定し平行光線透過率及び装価を求めた、 試験片を第2図のように傾けそれぞれの角度毎に上記値を算出した。

灾施例 2

平均分子産 2 0 0 0 のポリテトラメチレン エーテルグリコールとトルエンジイソシアネ ートおよび 2 ーヒドロキシエチルアクリレー トの反応によって得にポリエーテルクレタン アクリレート(屈折率 1.4 9 0 ) 1 0 0 邸に 本発明の光制御板は、比較的簡単な方法で製造することができ、従来不可能であった透明部材の角度による選択的散乱が実現できる。

本 発明の光制 初板 は プラスチック シート であるが、 これを ガラス 板等 にコートしても 使用できる。 そして これら を用いて 窓材、 車輌、 ディスプレイ、 競、 穏室 など 多方面 への 応用 が 期待できる。

#### < 爽施例>

以下本発明を実施例によって更に詳細に説明 するが、本発明はこれら実施例に限定されるも のではない。

#### 奥施例1

平均分子量2000のポリプロピレングリコールとトルエンジイソシアネート及び2ーヒドロキシエチルアクリレートの反応によって得にポリエーテルクレタンアクリレート( 屈折率1.481)100部に対してNーピニルピロリドン( 屈折率1.509)100部 およびペンジルジェチルケタール 6 部を添加

対してトリプロムフェノキシエチルアクリレート 100 部およびペンジルジメチルケタール 6 部を添加混合した樹脂粗成物を実施例 1 と間様にして硬化させ、硬化シートを得、実施例 1 と間様にして物性を測定した。その結果を表-1 に示す。

#### 突旋倒 8

ビスフェノールA型エポキシアクリレート (屈折率 1.5 6 0 ) 1 0 0 部に対して 2.2. 8.8ーテトラフルオロプロピルアクリレート 1 0 0 部 (屈折率 1.8 6 8 ) およびベンジルジメチルケタール 6 部を添加混合した樹脂組成物を実施例 1 と同様にして硬化させ、硬化シートを得、実施例 1 と同様にして物性を協定した。その結果を表ー1 に示す。

#### 突施例 4

N-ビニルピロリドン100部に対して、 2,2,8,8-テトラフルオロプロピルア クリレート100部および2-ヒドロキシー 2-メチループロピオフェノン6部を添加混 合した樹脂組成物を、1 m 厚のスペーサをはさんだガラス板間に注入し、80 Wの水銀ランプ(ランプ長40 cm)の紫外線照射装置を用いて第1 図のように距離 40 cm で 8 分間紫外線を照射し硬化シートを得、実施例 1 と同様にして物性を測定した。その結果を表ー1 に示す。

### 実施例 5

下記構造式で示される化合物( I ) 1 0 0 部に対し

ポリエチレングリコールジメタクリレート (平均くり返し単位 n = 1 4 ) 1 0 0 部を混合した樹脂組成物を実施例 5 と同様にして硬化させ硬化シートを得、実施例 1 と同様にして物性を例定した。その結果を扱ー1 に示す。

### 実施例 6

実施例 1 で使用 した 6 の と同 じ ポリエーテルクレタンアクリレート 8 0 部 に対して トリプロモフェニルアクリレート と 下記 構造 式 (I) の 等 並 混合物 ( 屈 折率 1.5 9 0 ) 7 0 部

$$CH_2 = CH - COO + C_2H_4O \rightarrow B_T$$
(1)

および2ーヒドロキシー2ーメチループロピオフェノン8部を公加混合した樹脂組成物を実施例5と同様にして硬化させ硬化シートを得、実施例1と同様にして物性を測定した。その結果を扱ー1に示す。

### 実施例7

実施例2の樹脂組成物を、第8図のように45°の角度で紫外線を照射した以外は全く実施例2と同様にして硬化シートを得た。 最価を測定したところ最価が最大を示す角度は実施例2の場合と45°ずれた45°の位置であった。

80 90 100 110 120 180	8.2 88.4 90.4 86.1 87.9 88.1 88.0	1.4 1.5 8.4 28.4 1.4 1.5 1.4	6.8 86.9 87.0 57.7 86.5 86.6 86.6	1.6 1.7 8.8 8.8.0 1.6 1.7 1.6	7.8 86.8 87.5 88.9 86.9 87.0	3.5 24.9 54.9 88.7 3.4 8.4 8.8	8.8 61.4 31.7 48.8 80.5 88.5 83.7	4.1 2.8.9 6.8.4 4.4.2 4.1 8.9 8.8	8.5 92.6 91.2 88.4 88.1 88.4 88.2	8.1 66.5 68.0 5.8 1.5 1.5 1.4	0.4 26.1 33.2 82.6 86.6 86.9 86.8	9.2 7 1.8 6 8.6 6.6 1.7 1.7 1.6	8.0 88.4 88.5 88.1 88.2 88.4 88.2	1.5 8.8 17.7 1.6 1.5 1.5 1.5	86.1 70.8 86.6 86.7 86.9 86.7	1.7 8.7 2 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7	7.0 86.7 86.6 86.8 87.0 87.0	1.5 6.2 47.9 6.2 1.5 1.6 1.6	5.5 81.5 38.7 81.4 85.8 85.5 85.5	1.7 6.0 56.3 6.0 1.7 1.7 1.7	4.4 93.5 94.9 98.6 91.5 90.9 90.5	2.4 76.6 78.6 76.5 40.5 8.2 1.2	16.9 16.8 17.1 51.0 82.7 89.8	
角度(度)	全光级磁温率(8) 8		平面的 平行光線站過469 8	₹ <b>1</b>	8 加金融资格等		平广光铁超過降20 8	1649	8   炒 市 密 空 空 平 3		2 字广光读描述译 62 8	<b>米</b>	8 (2) 电影影響等等	教机光品通导的	平行光级战场中 74 8 6.5	本	全光線透過率 69 8	数别光点道母 29	47光袋湖道中 24	2000	全光級改造年 69 9	<b>农地光磁道评 59</b> 6	平行光级透過率 74 8 2.0	-

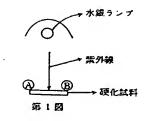
---

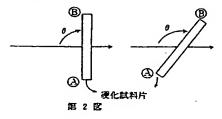
## 4. 図面の簡単な説明

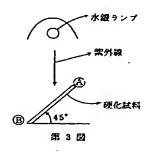
第1図は、実施例1~6の硬化シート作成における紫外線の照射方法を扱わす。

第2 図は、実施例 1 ~ 6 における平行光線透過率及び鉄価測定方法を表わす。

第8図は、実施例7の硬化シート作成における紫外級の照射方法を扱わす。







## 第1頁の続き

優先権主張			32股	362(1987)	6月1	日日國日	日本(JP)创特朗 昭62-146564						
⑦発	明	者	青	木	裕		大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 社内	日本板硝子株式会					
⑦発	明	者	椎	木	•	哲	大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 社内	日本板硝子株式会					
⑦発	明	者	淹	Л	章	雄	大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 社内	日本板硝子株式会					
⑦発	明	者	古	Ħ	元	昭	大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 社内	日本板硝子株式会					